First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#



L1: Entry 12 of 30

File: JPAB

Aug 21, 1985

Ŧ

PUB-NO: JP360160036A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60160036 A

TITLE: OPTICAL DISK

PUBN-DATE: August 21, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

COUNTRY

TAKAOKA, TAKASHI KOYAHARA, SATORU SAITO, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

TOSHIBA AUTOM EQUIP ENG LTD

APPL-NO: JP59014058

APPL-DATE: January 28, 1984

US-CL-CURRENT: 369/14; 369/284

INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26; G11C 13/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To record information without changing the form of a beam irradiating part by converting locally a recording layer of a double structure containing 2 types of thin films into a single layer with irradiation of a beam containing the

CONSTITUTION: A recording layer 15 containing two types of thin films 13 and 14 having different complex index of refraction is formed on a transparent substrate 11. The reflection factor Ri of the layer 15 to be set before irradiation of a laser beam 16 having a level higher than the recording threshold value is decided by thicknessed d1 and d2 as well as Fresnel reflection coefficients r1~r3 obtained at the interface between films 13 and 14. These films 13 and 14 are dispersed mutually and converted into a single film 18 by irradiation of said laser beam. Thus the Fresnel reflection coefficient r3 disappears and a reflection factor Rr is newly obtained for recording. As a result, the information can be recorded without changing the form of the beam irradiating part.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPTO)

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

3

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 160036

公発明の名称 光ディスク

②特 願 昭59-14058

❷出 願昭59(1984)1月28日

砂発 明 者 高 岡 隆 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株 式会社内

砂発 明 者 小 屋 原 悟 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株 式会社内

砂発 明 者 斉 藤 哲 男 川崎市幸区柳町70番地 東京芝浦電気株式会社柳町工場内

⑪出 願 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

①出 願 人 東芝自動機器エンジニ 川崎市幸区柳町70番地 アリング株式会社

砂代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 相 書

1. 発明の名称

光ティスク

2. 特許請求の範囲

- (1) 基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の 重ね合せよりなる配録層を有した記録層部を設 け、この記録層部に記録すべき情報を有するピ ームを照射することにより上記記録層部中の記 録簡を局所的に単一層に変換して情報の記録を 可能にしたととを特徴とする光ディスク。
- (2) 重ね合せる薄膜の光学的消疫係数が異なることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- (3) 記録層部の記録層は、ビームの入射する 倒に小さな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ビームによる加熱により局所的に反射率が 増大するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項記載の光ディス
 - (4) 配録層部の記録層は、ビームの入射する

個に大きな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ピームによる加熱により局所的に反射率が 減少するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項配載の光ディス

- (5) 配録層部は配録層と基体との間に下地層を設けて構成したことを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の光ディスク。
- (6) 配録層部は記録層の基体と反対側に保護 層を設けて構成したことを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。
- (7) 配母層部を設けた基体を2枚上配配録層 部を対向させて接合したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- (8) 配録層は、Go, To, TL, TI, 8n, Bi, Au, Sb, Ag, AL, In, またはこれら を主成分とする合金よりなる材料で構成した存 膜を組み合せてなることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、レーザーピームによりヒートモー ド記録が行なえる光ティスクに関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

 となる組織に変化させることで記録させるものである。

なか、これらのほかにも公知例として関連あるものに特公昭54-20136号と特公昭54-20136号と特公昭54-20137号かよびAppl・Phys・Lett・39927(1981)などがある。これらの配録部はいずれも無配録部との間に光の透過または反射の特性に違いを生じることから、レーザービームを用い配録の有無を検出することで読み出される。

記録部を無配録部との境界が不安定であり、配 録寿命が短かいという欠点があった。

〔発明の目的〕

本発明は上記事情にもとづいてなされたもので、 その目的とするところは、 ピームの照射部 に形状変化を生じせしめることなく、 光学特性 の顕著な変化を作り出して情報の記録が行なえる光ディスクを提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、上記目的を達成するために、基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよりなる配録層を有した配録層部を設け、この配録層部に配録すべき情報を有するピームを無射することにより上記記録層部中の記録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を可能にしたことを特徴とするものである。

〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を参照しなから脱明する。第4図11はたとえば透明の基板(基体)であり、この基体11上には記録層部

12が設けられている。そして、との配録層部 12は光学的消費係数の異なる2種の帯膜13, 14からなる配録層15で構成されている。す なわち、との記録層15は複素屈折率 ni -iki を有する第1の薄膜13が複素屈折率 na -iki を有する第2の薄膜14で構成される。 しかして、配録のスレッショルド値対するが を持ったレーザーピーム16を照射するがのの を持ったとのに分解目15(配録層が12)の初期 反射率 Ri は、第5図に示すように、基板11と 第1の薄膜13との境界、第1の薄膜13と第 2の薄膜14の境界が第2の薄膜13と第 2の境界の3つの境界で生じるアル和で 反射係数 ri , ri および ri のペクトル和で 質出なれる。それぞれのフレネル反射係数のペ

クトル長と、それらの間に生じる位相差は第1

の存膜13をよび第2の薄膜14の複素屈折率

とそれらの厚さd.およびd.によって主に決

められる。したがって、初期反射率Riは第1と

第20 薄膜 13,140 材料 とその厚さ d1 >>

特恩昭60-160036(3)

よびる。を選定するととにより所望する値にす るととができる。とのよりに選定した初期反射 率R₁をもつ配母層 15 は第1 と第2 の薄膜 13, 14の材料の加熱された時の相互拡散係数で決 まる記録のスレッショルド値以上の強度をもっ たレーサービーム16でスポット照射すると、 その部分の第1と第2の薄膜13,14は相互 **に拡散してその境界を消散し新しい単一薄膜** 18を生成する。その結果、フレネル反射係数 raは失なわれ、その配録を行なった部分の反 射率 R, は生成された単一専膜 1 8 の複素屈折率 による両境界でのフレネル反射係数 1'1 と 1'8 だけのペクトル合成された値に非可逆的に変化 する。すなわち、本発明のメモリ用光ディスク の記録は上記の機構にもとづき記録暦 1 5 の反 射率をRi からR. に変換することで行なりもの である。

ところで、このような記録層 1 6 化は記録に 要するレーザーヒームのスレッショルド値が低 いこと、反射率 B_e と B_e の比が大きいこと、お

よび宝龍で第1と第2の薄膜13.μ.3→ 間に相 互拡散が生じないこと、官い換えるなちは記録 層 1 5 として高感度であり、読み出しの信号が 大きく、しかも長期に亘って安定であることが 要求される。それらの要求を満たす膜構成の1 例として複素屈折率が 5.3 - 10.8 O Ge と 2.1-17.1 の AL を用いた場合の膜厚 d s と反 射率R、との関係を第6図と第7図に示す。第6 図は反射率 R₁ く B₂ とするためにそれらの複葉 屈折率の虚数項である消疫係数kの関係をkょ くk1 とした場合で、第1の程膜13をGe、 第2の薄膜14をALで構成した配録層15であ り、実線および点線は AL 膜(第1の薄膜 1 3) の厚さをそれぞれ40 nm および20 nm とした ときの G - 膜厚 (第 2 の薄膜 1 4) と反射率 Bi の関係を示す。なお実線には Go 膜の厚さを 1 7.5 nm にしたときの反射率 B₁ から B₂ への 変化の例を矢印で印してある。第7回は反射率 R.'>R.'とするためにk: >k の関係とした 場合で、第1の薄膜13を AL 、第2の薄膜 14 🗀

を Go で構成した配録暦 1 5 の AL 膜(第 1 の海 膜 1 3) の厚さと反射率 R'₁ の関係を示した。 図 中の実線と点線はそれぞれ Go 膜(第 2 の 薄膜 1 4) の厚さを 8 0 nm と 4 0 nm にした場合で あり、実線には AL 膜の厚さを 3 0 nm としたと きの反射率 R'₁ から R'₂ への変化の例を示してあ る。

われる。との記録した情報はその反射率のちがいをスレッショルド以下の強度にしたレーザー ピームのスポットで検出することにより読み出される。

以上のように、配録雇15を2種の薄膜13, 14で構成し、レーザービーム16のスポット で加熱したときその局部に膜材料の相互拡散を

特開昭60-160036(4)

また、第6図のよりな初期反射率の低い膜構成はレーザービームの利用効率が高く、さらに明るいスポットとして配録されるため、読み出し動作のとき配録層15のピンホールや基板11の傷など暗い欠陥から発生するペルス維音と配録スポットからの信号を分離することが容易で、信号と維音の比を高くできる効果がある。

なお、上記実施例においては、小さな消疫係 数をもった材料として Go を、大きな消疫係数を

に単一層に変換して情報の記録を可能にしたから、ピームの照射部に形状変化を生じせしめる ことなく、光学特性の顕著な変化を作り出して 情報の記録が行なえる等の優れた効果を奏する。 4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図はそれぞれ異なる従来例を示す説明図、第4図は本発明の一実施例を示す所面図、第5図は同実施例の要部を示す作用説明図、第6図かよび第7図は配録層の構成の相違による記録効果を説明するための光学特性図、第8図~第10図はそれぞれ異なる他の実施例を示す断面図である。

11…基体(基板)、12…配録層部、13 …第1の薄膜、14…第2の薄膜、15…配録 層、16…レーザービーム、18…単一層(単 一薄膜)、14,23…保護層、21…接着剤、 22…下地層。

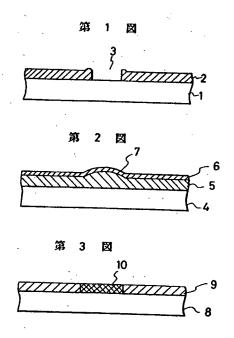
出願人代理人 弁理士 给 江 武 奁

もつ材料としてALを用いた場合がついて配送したが、本発明の作用・効果はこれらの材料だけ K 限定されるものではない。本発明のような作用・効果が十分に得られる材料の組み合わせは、 消疫係数 k の比が 1.5 以上で高温での相互拡散 係数の大きな少なくとも 2 種以上の材料を薄膜 として用いた多くの場合について可能である。 すなわち、k の小さな材料には Ge , Te , Bi , TL , Ti およびそれらを主成分とする合金などが用いられ、これらに k の大きな材料として Te , Bi , Sn , Au , Sb , Ag , AL , In およ びそれらを主成分とする合金などがあり、これ らを組み合せて少なくとも 2 層以上の膜として もよい。

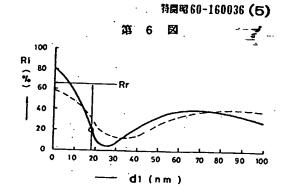
7

(発明の効果)

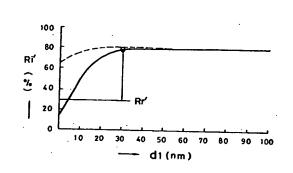
以上説明したように本発明によれば、基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよりなる配録層を有した記録層部を設け、この記録層部に記録すべき情報を有するビームを照射することにより上記記録層部中の記録層を局所的



18 4 🗵

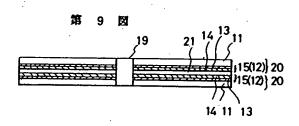


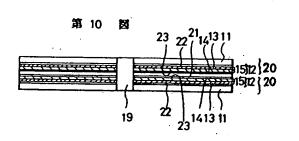
12(15)



7 🗵

8 图 19 14 ns)12 ns)12





手 続 補 正 書

_{昭和} 640.1_月29_日

特許庁長官 志賀 学 殿

- 事件の表示
 特顧昭59-14058
- 2. 発明の名称 光ディスク
- 3. 補正をする者事件との関係 特許出顧人(307) 株式会社 東芝(低か1名)
- 4. 代理 人 住所 東京都港区成ノ門1丁目26番5号 第17章ビル 〒 105 電器 03 (502) 3 1 8 1 (大代表) 巨鈴子 氏名 (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦田宗十
- 5. 自発補正
- 6. 補正の対象 明 細 書

持開昭60-160036(6)

7. 補正の内容

- (1) 明細書、第8頁第13行目の「第1の薄膜 13」を「第2の薄膜14」と訂正する。
- (2) 明細書、第8頁第15行目の「第2の薄膜
- 14」を「第1の存膜13」と訂正する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)